

出展のご案内



お客様各位

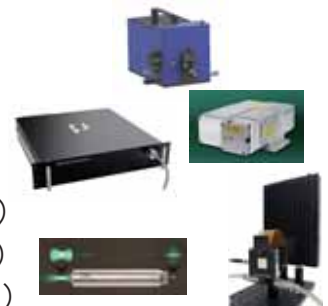
8 ホール ブースNo. 52-6

拝啓 貴下ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。弊社は Photonix2026「光・レーザー技術展」に出展いたします。最先端の産業用フェムト秒・ピコ秒・ナノ秒レーザを各種微細加工のサンプルと共にご紹介させていただきます。



展示品目

- New ● 高エネルギーフェムト秒レーザ PHAROS (LIGHT CONVERSION社)
- New ● 紫外域も高出力、One boxフェムト秒レーザ CARBIDE (LIGHT CONVERSION社)
- リアルタイム高性能スキャンングオートコリレータ pulseCheck NX (APE社)
- 2.8 μ m ナノ秒ファイバーレーザ Femtum-Nano-2800 (Femutum社)
- レーザ蒸着・材料加工にコンパクト高繰返しDPSSナノ秒レーザ NL200 (EKSPLA社)
- フェムト秒レーザ対応ベッセルビームシェーパー Bessel Beam Shapers (Beamera 社)
- New ● 超高出力対応液晶空間光変調器 SLM-1024x1024-UHP (Meadowlark Optics社)



フェムト秒レーザ最大5mJ, 最短100fsのPHAROS, 最大120W (50W@343nm)のCARBIDEをご紹介し実際の微細加工サンプルを示します。また最新の卓上型フェムト秒分光システム HARPIA-LIGHTをご紹介します。半導体や非金属加工に最適な2.8 μ m ナノ秒ファイバーレーザやレーザ蒸着・材料加工用に最適なコンパクトDPSSナノ秒レーザをご紹介します。マッチ箱サイズの高性能CWマイクロレーザはLIDAR・量子暗号など未来を拓きます。更に最新高性能オートコリレータや高出力用のSLM液晶空間光変調器、フェムト秒レーザ対応ベッセルビームシェーパー等の計測・制御機器をご案内致します。

PHAROS, CARBIDE を使用した 実際の加工例



8 ホール
フォトテクニカ(株)
ブースNo.52-6

ご多忙中とは存じますが、是非ご来場頂きフォトテクニカのブースへお立ち寄り下さい。



PHOTO
TECHNICA

<https://www.phototechnica.co.jp>

フォトテクニカ株式会社

〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和 2-18-2

TEL:048-871-0067 FAX:048-871-0068

e-mail:voc@phototechnica.co.jp